

DOCKET NO.: 217470US6PCT

#### IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Olivier RAYSSAC et al.

SERIAL NO.: NEW U.S. PCT APPLICATION

FILED: HEREWITH

INTERNATIONAL APPLICATION NO.: PCT/FR00/02014

INTERNATIONAL FILING DATE: July 12, 2000

FOR: PROCESS FOR SEPARATION OF TWO ELEMENTS AND DEVICE FOR ITS

**IMPLEMENTATION** 

## REQUEST FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119 AND THE INTERNATIONAL CONVENTION

Assistant Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

Sir:

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicant claims as priority:

COUNTRY France APPLICATION NO 99 09007

DAY/MONTH/YEAR

12 July 1999

Certified copies of the corresponding Convention application(s) were submitted to the International Bureau in PCT Application No. PCT/FR00/02014. Receipt of the certified copy(s) by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.

Respectfully submitted, OBLON, SPIVAK, McCLELLAND, MAIER & NEUSTADT, P.C.

22850

(703) 413-3000 Fax No. (703) 413-2220 (OSMMN 1/97) Gregory J. Maier Attorney of Record Registration No. 25,599

Surinder Sachar

Registration No. 34,423

James D. Hamilton Registration No. 28,421 THIS PAGE BLANK (USPTO)





EJY

REC'D 2 3 AUG 2000

WIPO

PCT

10/030272 #2

PCT/FR 0 0 / 0 2 0 1 4

# BREVET D'INVENTION

TRO0/2014

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

## **COPIE OFFICIELLE**

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 2 9 JUIN 2000

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS

CONFORMÉMENT À LA

RÈGLE 17.1.a) OU b)

Martine PLANCHE

SIEGE

INSTITUT National de A propriete 26 bis, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS Cédex 08 Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

THIS PACE BLANK NETO



## BREVET D'INVENTION, CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propi



## REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Téléphone

Confirmation d'un dépôt par télécopie

riété intellectuelle-Livre VI	N° 55 -1326
N DÉLIVRANCE	

Personne : 01 53 04 53 04 Telecopie : 0	/1 42 93 59 30 Cet umpnm /é à l'INPI ———————————————————————————————————	è est à remplir à l'encre noire en lettres capita	les	
DATE DE REMISE DES PIÈCES  N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL  DÉPARTEMENT DE DÉPÔT	12 JUIL 1999 9 09007		DRESSE DU DEMANDEUR OU DU A CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE	
DATE DE DÉPÔT	75 INPI PARIS 12 JUIL 1999		Docteur Lance RIS	reaux
certificat d'utilité transform	de divisionnaire  demande initia		références du correspondant B 13319.37EW 0	1 53 83 94
	européen brevet d'invention		`	date
Établissement du rapport de recherche Le demandeur, personne physique, requiert le	différé Minmédi	at non non		
certificat d'utilité transform de brevet Établissement du rapport de recherche Le demandeur, personne physique, requiert le Titre de l'invention (200 caractères maxi				
SA MISE EN OEUV	LLEMENT DE <b>D</b> EUX EU'RE.	LEMENTS ET DISP	OSITIF POUR	
3 DEMANDEUR (S) nº SIREN		code APE-NAF	:	
Nom et prénoms (souligner le nom patre	onymique) ou dénomination		Forme	juridique
Etablisse	IAT A L'ENERGIE AT ment public de Car et Industriel	OMIQUE Pactère Scienti <sup>.</sup>	fique,	
Nationalité (s) Français e Adresse (s) complète (s) 31,33 rue	de la Fédération	75752 PARIS 15	Pays 5èm e	France
•	En cas	d'insuffisance de place, poursuivre sur papier	ūbra 🗀	
4 INVENTEUR (S) Les inventeurs sont l	es demandeurs oui 💢 r			
5 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANO			au dépôt ; joindre copie de la décision	d'admission
6 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQU pays d'origine	JÉTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÉ numéro ;	ÎT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE date de dépôt	nature de la demande	
7 DIVISIONS antérieures à la présente d	dermande n°			
8 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU I		date ATURE DU PRÉPOSÉ À LA RÉCEPTION	n° SIGNATURE APRÈS ENREGISTREME	date
(nom et qualité du signataire) E. WEBER 422-5/S002	2.		SIGNATURE AFRES ENREGISTREME	ENT DE LA DEMANDE A L'INI



## BREVET D'INVENTION, CERTIFICAT D'UTILITE

#### **DÉSIGNATION DE L'INVENTEUR**

(si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

**DEPARTEMENT DES BREVETS** 

B 13319.3/EW

26bis, rue de Saint-Pétersbourg

75800 Paris Cédex 08

Tél.: 01 53 04 53 04 - Télécopie: 01 42 93 59 30

N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL

99.09007 du 12.07.1999

#### TITRE DE L'INVENTION:

PROCEDE DE DECOLLEMENT DE DEUX ELEMENTS ET DISPOSITIF POUR SA MISE EN OEUVRE.

LE(S) SOUSSIGNÉ(S)

E. WEBER c/o BREVATOME 3 rue du Docteur Lancereaux 75008 PARIS

DÉSIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) (indiquer nom, prénoms, adresse et souligner le nom patronymique) :

RAYSSAC Olivier

10, rue du Vercors 38000 GRENOBLE

MORICEAU Hubert

26, rue du Fournet 38120 SAINT-EGREVE

**ASPAR** Bernard

110, Lot Le Hameau des Ayes

**38140 RIVES** 

MONTMAYEUL Philippe

Lotissement Le Château

Cidex 19.1 38190 BERNIN

FRANCE

NOTA: A titre exceptionnel, le nom de l'inventeur peut être suivi de celui de la société à laquelle il appartient (société d'appartenance) lorsque celle-ci est différente de la société déposante ou titulaire.

Date et signature (s) du (des) demandeur (s) ou du mandataire

PARIS LE 26 Juillet 1999

E. WEBER 422/5-8002 WE.

# PROCEDE DE DECOLLEMENT DE DEUX ELEMENTS ET DISPOSITIF POUR SA MISE EN OEUVRE

#### Domaine technique

5

10

15

La présente invention concerne un procédé de décollement de deux éléments adhérant l'un à l'autre selon des faces d'adhérence, le décollement pouvant être obtenu sous l'action d'un fluide et/ou d'un élément mécanique permettant d'amorcer localement le décollement. Elle concerne aussi un dispositif pour la mise en œuvre de ce procédé.

L'invention s'applique en particulier au domaine de la micro-électronique afin de décoller deux plaquettes adhérant l'une à l'autre. Elle est d'un intérêt tout particulier dans la manipulation de plaques minces, fragiles et très flexibles.

#### Etat de la technique antérieure

20

Le document FR-A-2 752 332 divulgue un procédé de séparation d'une plaquette de support par insertion, à l'interface de collage d'un élément séparateur assez flexible pour ne pas rayer les surfaces. Cet élément séparateur est composé de plusieurs parties permettant une visée minimale, lors de l'opération d'ouverture de l'interface, pour être compatible avec un objectif industriel. Ce procédé a été développé dans le cadre de plaques collées par l'intermédiaire de forces d'attraction.

30

35

25

L'article intitulé "Bonding of silicon wafers for silicon-on-insulator" de W.P. MASZARA et al. paru dans la revue J. Appl. Phys. 64 (10), 15 novembre 1988, pages 4943-4950, concerne la mesure d'énergie de collage par la méthode de la lame insérée à l'interface

de deux éléments adhérant l'un à l'autre. Pour une même énergie de collage, plus la lame est épaisse, plus l'onde d'ouverture se propage loin par rapport au point d'ouverture à l'interface de collage. De même, plus l'énergie de collage est forte, moins l'onde de décollement se propage pour une même épaisseur de lame.

pour appliquer un procédé de séparation tel que décrit dans le document FR-A-2 752 332, il est avantageux que l'énergie de surface soit faible et que l'élément séparateur soit épais. Ainsi, une onde de décollement peut se propager sur une longueur significative par rapport au diamètre de plaques à séparer.

cependant, l'usage d'un élément séparateur épais peut conduire à une fracture de l'une des plaques du fait d'un rayon de courbure trop faible. De plus, il a été démontré que plus l'énergie de collage est importante, plus il faut insérer doucement la lame ou l'élément séparateur au niveau de l'interface pour éviter le risque de fracture des plaques, la relaxation des contraintes d'ouverture étant rendue possible par une ouverture suffisamment lente.

Par ailleurs, dans le cas d'une structure comportant plusieurs interfaces, l'ouverture peut se propager d'une interface vers une autre, associée, par exemple, à une énergie de collage plus faible.

Il est connu également que l'énergie de collage entre deux éléments augmente lorsqu'un traitement thermique est appliqué. On peut se référer à ce sujet à l'article de C. MALEVILLE et al., paru dans la revue Electrochemical Society Proceedings Volume 97-36, pages 46-55. A titre d'exemple, des plaques de silicium dont les surfaces ont été rendues hydrophiles sont collées l'une à l'autre. Une énergie de collage supérieure à  $1 \text{ J/m}^2$  est obtenue pour des collages

5

10

25

30

suivis d'un traitement thermique à 1000°C. Ainsi, pour silicium de 525 um d'épaisseur plagues de (épaisseur typique de plaques de 100 mm de diamètre), une lame de 600 µm d'épaisseur parvient à provoquer une ouverture de l'interface de collage sur une longueur de l'ordre de 3 cm ou moins. Cette longueur d'ouverture insuffisante pour assurer la séparation alors nécessaire d'introduire Il est plaques. séparateur plus épais pour propager cette ouverture. Cela entraîne une diminution de la flexibilité des éléments séparateurs et comporte les risques cités précédemment.

L'insertion d'une lame n'est pas la seule de désolidariser deux méthode permettant collés l'un à l'autre pour constituer une structure. Le document WO 98/52 216 décrit un procédé de clivage contrôlé d'un substrat par introduction de particules, provenant par exemple d'une source de vapeur d'eau, à partir d'une face de la structure où l'interface aboutit. Cependant, cette technique ne peut utilisée que pour cliver des empilements dans lesquels une zone a été au préalable fragilisée, par exemple par implantation ionique. L'interface de décollement ne peut alors correspondre qu'à la zone fragilisée. Le brevet américain N° 5 863 375 divulgue le décollement de deux plaques collées l'une à l'autre pour constituer une structure. Le décollement est obtenu sous l'effet d'un jet de liquide dirigé selon le plan de l'interface vers une face de la structure où aboutit l'interface.

D'autre part, les faces des plagues 30. décoller peuvent avoir reçu, avant leur collage, un ou plusieurs dépôts de films minces. Dans ce cas, il n'est possible d'utiliser l'enseignement du liquide US 5 863 375. En effet, le jet de décollement agit aussi sur les films déposés. Comme il 35

5

10

15

20

n'y a pas de localisation précise de l'interface de collage, le décollement peut se produire au niveau de l'une des couches déposées si l'énergie d'adhérence d'un film sur sa plaque est inférieure à l'énergie d'adhérence de l'interface de collage entre les deux plaques. Cette technique est de plus très coûteuse au niveau de la consommation du fluide utilisé, une grande quantité de ce fluide n'agissant pas sur l'interface de collage.

techniques connues de décollement Ces 10 moyen d'un jet de particules ou d'un jet de liquide révèlent lame séparatrice remplaçant une problèmes. Un premier problème tient à la localisation précise de l'interface d'ouverture. D'autres problèmes fait que pour appliquer aisément les sont liés au 15 faut que l'interface techniques d'ouverture il collage ne soit pas trop résistante en tenant compte des divers traitements thermiques qui peuvent pratiqués.

classique, on peut contrôler De façon 20 l'énergie de collage par une préparation des surfaces tendant à modifier leur caractère hydrophile ou leur rugosité. A ce sujet, on peut se reporter, par exemple, au document "influence of surface characteristics on 2<sup>ème</sup> Rayssac et coll., de O. direct wafer bonding" 25 internationale des matériaux pour la conférence 1998, ION 14/15 septembre microélectronique Communications Ltd.

EP-A-0 703 609 divulgue Le document un d'une couche mince semide transfert procédé 30 conductrice d'un substrat support sur un substrat cible en utilisant le fait que l'énergie de collage entre la à est inférieure et le substrat support couche l'énergie de collage entre la couche et le substrat force d'arrachement et/ou Lorsqu'une cible. 35

cisaillement et/ou torsion est appliquée à la structure, le décollement se fait entre la couche et le substrat support, entraînant ainsi le transfert de la couche.

Ce procédé doit, comme précédemment, tenir 5 . éventuel problème de résistance compte du l'interface de collage. De plus, la couche mince est collée sur le substrat support afin de subir un certain par exemple, nombre de traitements dont, minces dont l'énergie plusieurs dépôts de films 10 d'adhérence peut se révéler plus faible que l'énergie de collage des substrats entre eux. En particulier, des méthodes de séparation basées sur une traction ou un cisaillement ou une torsion, appliquées globalement aux substrats ne peuvent pas être utilisées. 15

#### Exposé de l'invention

20

25

30

35

L'invention a été conçue pour remédier aux inconvénients rapportés ci-dessus.

A cet effet, l'invention concerne plus précisément un procédé de décollement de deux éléments d'une structure mis en contact adhérent l'un à l'autre par des faces d'adhérence respectives, le procédé comportant, avant la mise en contact adhérent, au une zone, moins réalisation dans d'interface, d'au moins une cavité, la cavité étant pratiquée dans au moins un des éléments et débouchant respectivement sur la face d'adhérence de l'autre des éléments lorsque les éléments sont assemblés, de façon à permettre le passage dans la cavité de moyens de séparation, le procédé comportant en outre lors du décollement une étape d'application d'une force, façon localisée dans ladite zone d'interface, par la mise en contact, dans la zone d'interface, de l'une

et/ou l'autre desdites faces d'adhérence avec lesdits moyens de séparation pour amorcer le décollement des deux éléments dans la zone d'interface et pour le poursuivre, éventuellement, jusqu'à la séparation complète des deux éléments.

Les moyens de séparation peuvent comprendre, entre autres, des moyens exerçant une action mécanique et/ou une pression de fluide et/ou exerçant une action chimique sur au moins l'une des faces d'adhérence dans la zone d'interface.

Ainsi, la force appliquée dans la zone d'interface doit être comprise comme résultant d'une action mécanique et/ou d'une pression de fluide et/ou d'une action chimique.

15 Les cavités peuvent être obtenues par gravure. Elles peuvent être réalisées à la périphérie ou dans une région plus centrale des éléments. En particulier elles peuvent être réparties sur tout ou partie d'une interface d'adhérence entre les éléments, de façon à contrôler la propagation de l'ouverture de décollement.

Si plusieurs zones d'interface sont prévues pour la mise en contact avec les moyens de séparation, celles-ci peuvent être agencées de façon à amorcer le décollement à un endroit déterminé de l'interface.

Lorsque les moyens de séparation comprennent des moyens exerçant une pression de fluide dans la zone d'interface et que ce fluide est liquide, ces moyens de séparation peuvent comprendre une excitation par micro-ondes ou impulsionnelle du fluide liquide.

Les deux éléments peuvent être mis en adhérence l'un à l'autre avec une énergie d'adhérence variable en fonction des différentes régions de

5

10

25

l'interface de manière à amorcer le décollement à un endroit déterminé de l'interface.

De plus, les moyens de séparation peuvent être tels que le décollement des deux éléments à l'interface se produit en un ou plusieurs endroits de façon simultanée ou séquentielle.

également L'invention concerne un dispositif de décollement de deux éléments d'une adhérant l'un à l'autre structure, par des d'adhérence dont au moins l'une est pourvue de cavités dans une zone d'interface, de façon à pouvoir soumettre au moins l'une des faces d'adhérence à l'influence d'un fluide et éventuellement à une action mécanique, dispositif comprenant une enceinte avec au moins une première chambre dite chambre de haute pression apte à le fluide et une deuxième chambre, chambre de basse pression, l'enceinte étant conformée de façon à recevoir les deux éléments adhérents de la structure de telle façon que les cavités communiquent avec la chambre de haute pression.

Ce dispositif peut comporter en outre des moyens formant butée à une déformation jugée excessive de l'un et/ou de l'autre élément de la structure lors de leur décollement.

Avantageusement, l'enceinte peut être équipée d'au moins un joint disposé entre un élément de la structure et la paroi de l'enceinte pour séparer la chambre de haute pression de la chambre de basse pression.

L'invention concerne encore une poignée de transfert d'objets tels que, par exemple, des puces électroniques. La poignée est pourvue d'une face d'adhérence présentant des cavités dans au moins une zone d'interface, sur laquelle les objets peuvent adhérer, la poignée étant en outre pourvue de moyens

5

10

15

20

25

30

d'accès aux zones d'interface afin d'en décoller les objets. Les objets sont de dimension diverses, de quelques micromètres à quelques dizaines de centimètres par exemple.

Les moyens d'accès sont, par exemple, des canaux ou tout autre type de dépression ou de perforation pratiqués dans la face d'adhérence.

La poignée peut comprendre une plaque dont une face constitue la face d'adhérence, la plaque étant percée de trous traversants aboutissant aux zones d'interface et constituant lesdits moyens d'accès aux zones d'interface. Les trous traversants peuvent être des trous permettant le passage d'un outil de décollement des objets.

Avantageusement, les moyens d'accès aux zones d'interface permettent l'application d'une pression de fluide aux objets.

Un quatrième objectif de l'invention concerne un procédé de transfert localisé d'objets réalisés à la surface d'un premier substrat, et présentant une face d'adhérence, le procédé comprenant les étapes suivantes :

- mise en contact adhérent de la face d'adhérence des objets avec la face d'adhérence d'une poignée de transfert telle que décrite ci-dessus.

- éventuellement, amincissement du premier substrat à partir de la face libre de ce premier substrat,
- mise en contact adhérent d'au moins l'un desdits objets avec un substrat de réception, et
  - décollement dudit objet de la poignée grâce aux moyens d'accès à la zone d'interface,

Le procédé peut être complété par la séparation de la poignée de transfert, qui peut 35 comporter des objets non encore transférés, et du

5

10

20

substrat de réception qui comporte les objets transférés.

Si les objets ne sont pas séparés les uns des autres, c'est-à-dire détourés avant la mise en contact adhérent avec le substrat de réception, le procédé peut comprendre en outre une étape de détourage des objets de façon à autoriser leur transfert individuel.

## 10 Brève description des dessins

5

15

20

L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages et particularités apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre, donnée à titre d'exemple non limitatif, accompagnée des dessins annexés parmi lesquels :

- la figure 1A représente, en coupe transversale, une première possibilité de réalisation d'un dispositif selon l'invention destiné au décollement de deux éléments adhérant l'un à l'autre,
- les figures 1B et 1C sont des coupes schématiques partielles illustrant des variantes possibles pour la réalisation du dispositif de la figure 1A.
- la figure 2 représente, vu en coupe transversale, une deuxième possibilité de réalisation d'un dispositif selon l'invention destiné au décollement de deux éléments adhérant l'un à l'autre,
- les figures 3A à 3C illustrent le déroulement du procédé de décollement de deux éléments adhérant l'un à l'autre, selon l'invention,
  - les figures 4A à 4D illustrent l'application du procédé selon l'invention à l'obtention d'une membrane semi-conductrice dont les

faces principales reçoivent des traitements selon les techniques de la micro-électronique,

- les figures 5A à 5F illustrent le transfert d'une puce électronique d'un premier substrat vers un substrat de réception en utilisant le procédé selon la présente invention,

6 à 12 illustrent figures - les possibilités de schématiquement différentes conformation d'une face d'adhérence d'un élément d'une destinée à décollement conforme structure, un l'invention.

## Description détaillée de modes de réalisation de l'invention

L'invention permet le décollement de deux éléments dont les surfaces d'adhérence peuvent adhérer colles exemple, les des moyens comme, par par époxy...) ou le collage par adhérence (polymères, s'applique particulièrement moléculaire. L'invention bien au cas où ces éléments sont des plaquettes et notamment au cas où l'une des plaquettes est une semi-conductrice dont les deux faces plaquette principales peuvent recevoir un traitement selon les techniques de la micro-électronique.

à un L'idée consiste amener notamment un fluide et/ou un outil mécanique, au niveau de l'interface de collage de façon à engendrer une de décoller tout ou partie des action permettant éléments en offrant le choix de pouvoir localiser la à décoller en premier d'interface L'introduction, par exemple, d'un fluide peut se faire, niveau de l'interface, à l'aide d'une gravure collage dans l'un des réalisée préalablement au

5

10

15

20

25

30

éléments ou dans les deux. Des essais ont démontré qu'une telle gravure peut être effectuée sans gêner le collage. Pour permettre l'introduction d'un fluide, cette gravure doit communiquer avec l'extérieur. Elle peut être communicante en périphérie ou au travers de l'un des éléments. Ainsi, le décollement peut être amorcé au voisinage de la zone gravée.

La gravure peut être réalisée pour constituer, par exemple, un réseau de plots, un réseau de cavités traversantes ou non ou avoir une forme en colimaçon ou en anneaux ou encore en secteurs. Ces différentes possibilités sont illustrées par les figures 6 à 12 décrites plus loin.

L'introduction du fluide peut se faire à l'aide d'un adaptateur au niveau de la cavité réalisée par gravure ou bien en plaçant la structure formée des deux éléments collés dans une enceinte remplie du fluide dont la pression est contrôlée.

La figure 1A montre en coupe une première réalisation d'un dispositif possibilité de l'invention permettant le décollement de deux éléments. Dans l'exemple de la figure, les éléments sont deux plaquettes circulaires 1 et 2 collées l'une à l'autre selon une interface 3. Le dispositif comporte une enceinte étanche 4 de forme cylindrique et comportant une paroi inférieure 5 et une paroi supérieure 6. Des joints, par exemple toriques, 7 et 8 sont fixés respectivement les parois inférieure 5 sur sur les faces supérieure 6 et viennent en appui principales des plaquettes. Le dispositif dimensionné en fonction de la taille des plaquettes 1 dispositif est décoller. Le latéralement à une conduite 9 d'amenée de fluide sur laquelle est montée une vanne 10.

10

15

20

25

Lorsque la structure composée des plaquettes 1 et 2 collées entre elles est installée dans le dispositif, l'enceinte 4 est partagée en plusieurs chambres : une chambre 11 dite chambre de haute pression, destinée à recevoir le fluide amené par la conduite 9, et deux chambres 12 et 13 situées respectivement au-dessus et au-dessous de la structure à décoller et appelées chambres de basse pression.

La pression que doit exercer le fluide pour dépend de engendrer le décollement d'adhérence entre les plaquettes. Dans le cas d'une moléculaire, celle-ci est fixée adhérence particulier par la préparation des surfaces collage ainsi que par le ou les traitements thermiques subis par la structure. Pour rester dans la limite de déformer déformation élastique et ne pas irrémédiablement plaquettes, il est possible les d'adapter la distance entre la structure collée et la surface intérieure de l'enceinte située en vis-à-vis des plaquettes. Des butées 14 et 15 fixées sur surface intérieure de l'enceinte permettent de limiter induites dans les plaquettes les déformations peuvent favoriser le décollement. La distance initiale et plaquette correspondante dépend butée la plaquette et de notamment de l'épaisseur de nature.

La figure 1A montre que la plaquette 2 comporte une gravure périphérique 16 permettant au fluide de parvenir sur une zone d'interface 17.

références 18. 19 désignent des Les 30 communication avec les respectivement en conduites chambres de basse pression 12, 13 qui peuvent être prévues pour contrôler la pression d'un fluide dans ces chambres. Les conduites 18, 19 trouvant peuvent être de simples évents, susceptibles d'être mis 35

5

10

15

20

exemple communication, par avec la pression en atmosphérique. Elles peuvent aussi être reliées à des movens pour ajuster la pression d'un fluide, exemple un gaz situé dans les chambres de façon à contrôler avec précision pression, décollement. La pression du fluide dans les chambres de basse pression est cependant maintenue à une valeur plus faible que la pression du fluide appliqué à la haute pression, chambre pour autoriser décollement.

La figure 1B montre, de façon partielle et à plus grande échelle, une autre possibilité de réalisation du dispositif de décollement constituant une variante par rapport à la figure 1A. Les parties identiques, similaires ou correspondantes à celle de la figure 1 sont repérées avec les mêmes références numériques et leur exposé n'est pas repris ici.

On observe sur la figure 1B que les joints, par exemple toriques, 7 et 8 ne sont plus fixés sur les parois supérieure et inférieure du dispositif mais sur les parois latérales qui sont en regard des tranches des plaquettes.

Les joints 7 et 8 viennent respectivement en appui sur les tranches des plaquettes à une distance suffisante de l'interface de collage pour ne pas entraver l'accès du fluide sous pression vers la gravure périphérique 16 et donc à la zone d'interface 17.

L'action du fluide sur les faces d'adhérence dans la zone d'interface est indiquée par des flèches. Des flèches indiquent également le décollement des plaquettes repoussées vers les chambres 12, 13 de basse pression.

La figure 1C montre, également de façon partielle et à plus grande échelle, encore une autre

10

15

20

possibilité de réalisation du dispositif de décollement, constituant une variante par rapport aux figures 1A et 1B. Les parties identiques ou similaires à celles des figures précédentes sont toujours indiquées avec les mêmes références.

On observe sur la figure 1C que les joints toriques ont été éliminés et remplacés par un joint à lèvres J. Le joint J assure l'étanchéité entre la paroi latérale du dispositif et les première et deuxième plaquettes. Il assure donc également l'étanchéité entre la chambre de haute pression 11 et les chambres de basse pression 12, 13.

Un passage P pratiqué dans le joint J permet au fluide sous pression d'accéder à la zone d'interface 17 des plaquettes 1, 2.

encore une autre figure 2 montre La dispositif selon possibilité de réalisation d'un de décollement le l'invention permettant plaquettes circulaires 21 et 22 collées l'une à l'autre selon une interface 23. Une conduite 29 d'amenée de fluide est connectée différemment de celle de la figure 1A. Elle débouche au centre de la paroi inférieure 25 de l'enceinte 24. Cette disposition partage l'enceinte 24 en une chambre de haute pression 35 et en deux chambres de basse pression : la chambre 31 se déformer la laquelle peut chambre 32 et dans plaquette 21.

La figure 2 montre que la plaquette 22 possède un trou central traversant 26 permettant au fluide de parvenir sur une zone d'interface 37. Le trou central peut être remplacé et/ou complété par d'autres trous traversant la plaquette (avec des diamètres identiques ou différents).

Les figures 3A à 3C illustrent un exemple du déroulement du procédé de décollement des plaquettes

5

10

15

20

25

1 et 2 de la figure 1. Au début de l'opération, le fluide est introduit et commence à exercer son action la cavité 16 et de la zone les parois de d'interface 17 comme le montrent les flèches sur la figure 3A. La figure 3B montre un exemple d'amorce du décollement entre les plaquettes 1 et 2 sous l'action de la pression de fluide et le rôle des butées 14, 15. La plaquette 1 dans cet exemple se déforme plus que la plaquette 2. Cet exemple se produit dans le cas d'une plaquette plus fine que l'autre. Ainsi, dans le cas d'applications en électronique de puissance, on peut, réaliser et manipuler à l'invention, grâce membranes de quelques dizaines de micromètres. figure 3C montre les plaquettes 1 et 2 totalement séparées.

Dans les cas représentés sur les figures 1 et 2, les plaquettes 1 et 21 sont par exemple des éléments ou membranes où des circuits peuvent être élaborés tandis que les plaquettes 2 et 22 sont des éléments réservés à l'opération de décollement. Les plaquettes 2 et 22 peuvent être désignées sous l'appellation de poignées de transfert. Ces poignées sont facilement réutilisables.

L'intérêt de situer la gravure plaquette servant de poignée est que, plus en localiser le décollement de la structure dans le plan horizontal, ceci permet de localiser l'interface dans le plan vertical de la structure. En effet, comme la dans l'état de technique haut indiqué plus antérieure, si des couches ont été déposées avant le collage des plaquettes (voir les couches figurées en traits mixtes sur la figure 1) et si ces couches ont une adhérence plus faible que l'interface de collage, localisation verticale permettra seule cette décollement au niveau de l'interface de collage.

10

15

20

25

30

Pour accroître l'efficacité du fluide. peut être intéressant, qu'en plus de l'action pression, ce fluide puisse exercer une action chimique l'interface, facilitant de niveau Pour une interface à base d'oxyde de décollement. silicium, on peut utiliser une solution formée de HF dilué dans de l'eau pour contrôler la vitesse gravure. Si une face à décoller doit être préservée techniques de la traitée les par (face électronique par exemple), la partie à préserver peut être protégée par une couche d'arrêt (par exemple du silicium polycristallin) sur lequel l'oxyde d'interface est déposé ou formé.

En outre, dans le cas d'un fluide liquide, le décollement peut être facilité, par exemple, par l'usage d'une excitation de type micro-ondes, impulsionnelle, etc...

Il peut être avantageux de préparer l'une des faces d'adhérence d'au moins l'une des plaquettes, en partie ou dans sa totalité, pour que l'énergie de collage qui en résulte présente des variations dans le plan de l'interface de collage. On peut, par exemple, définir une zone centrale de l'interface où l'adhérence sera plus forte qu'en périphérie. Cette différence à pour induire mise profit d'énergie sera localisant du ultérieur l'amorce décollement en décollement en périphérie de la structure. De façon technique peut être plus générale, cette avantageusement utilisée pour générer des zones localisées où l'énergie de collage est différente de l'énergie de collage des autres zones.

Les figures 4A à 4D illustrent l'obtention d'une membrane, par exemple en matériau semiconducteur, dont les faces principales sont traitées selon les techniques de la micro-électronique.

5

10

15

20

25

30

L'objectif est d'obtenir une membrane d'environ, par exemple, 100 µm d'épaisseur, traitée sur ses deux faces à partir d'une plaquette de silicium standard de 4 pouces et de 525 µm d'épaisseur. Cette plaquette va devoir subir différentes opérations, par exemple des (typiquement à 1100°C), recuits thermiques des traitements mécaniques (polissage, rectification), des traitements chimiques (gravure sèche ou humide), des dépôts (oxydes ou métaux), des implantations.

Ces différentes opérations impliquent des manipulations de la membrane, ce qui est problématique lorsque son épaisseur est de l'ordre de 100 µm ou moins. L'invention permet de remédier à ce problème.

figure 4A montre une plaquette de · 40 destinée fournir une membrane. silicium à La plaquette est représentée avec l'une de ses faces 41, qui déjà subi la face a des principales, selon les techniques de 1a microtraitements électronique et qui a reçu, par exemple, une couche d'encapsulation. La couche d'oxyde d'oxyde est éventuellement polie pour présenter une surface plane.

La figure 4B montre la plaquette 40 (en position retournée par rapport à la figure 4A) mise en contact par sa face 41 avec la face 48 d'une plaquette 49. La plaquette 49 est avantageusement une plaquette de silicium oxydé. On peut ainsi obtenir un collage par adhérence moléculaire hydrophile SiO<sub>2</sub>/ SiO<sub>2</sub>. L'énergie du collage peut être contrôlée en agissant sur le caractère plus ou moins hydrophile ou plus ou moins rugueux des surfaces. Il est alors possible de réaliser des opérations selon les techniques de la microélectronique à partir de l'autre face principale, la face 42, de la plaquette 40 en toute sécurité d'un point de vue mécanique pour obtenir finalement une membrane traitée sur ses deux faces.

10

15

20

25

30

indiqué ci-dessus, obtenir pour Comme l'adhérence moléculaire désirée, on peut jouer sur le caractère hydrophile et/ou sur la rugosité selon des techniques classiques. En combinant les deux méthodes, on peut obtenir, après recuit à 1100°C, une énergie de collage de l'ordre de 500 mJ/m² pour une structure SiO2/SiO2 dont les rugosités de surface sont typiquement (valeur quadratique moyenne). RMS 0,6 nm largement inférieure à celle  $(2 \text{ J/m}^2)$ valeur est obtenue pour un collage de plaquettes dont la rugosité de surface est de l'ordre de 0,2 nm. Avec cette valeur d'énergie de collage, le procédé de l'invention permet de décoller la plaquette 40 de la plaquette 49 d'obtenir finalement une fine membrane ayant subi au moins un traitement sur au moins l'une de ses faces avec un risque minimal de détérioration.

A titre d'exemple encore, cette technique peut être avantageusement utilisée pour générer des localisées dont l'énergie de collage est zones différente de l'énergie de collage du reste de variation d'énergie de collage, en structure. La être obtenue par une différentes zones, pourra technique utilisant un masquage partiel d'au moins une des surfaces en contact dans le collage. Par exemple, il est possible de générer des rugosités de surface différentes dans les zones masquées et non masquées par gravure sèche, une une chimique, attaque une implantation ionique...

Avantageusement, la rugosité peut être contrôlée de façon à induire l'énergie de collage la plus faible dans la (les) zone(s) choisie(s) pour l'amorce du décollement.

La plaquette 49 (voir la figure 4B) présente une partie gravée 47 formant un exemple de cavité de type encoche, ce qui donne accès à une zone

5

10

15

20

25

30

d'interface 43 sur laquelle peut s'exercer une pression de fluide.

La figure 4C montre la structure obtenue successivement par rectification et éventuellement polissage de la plaquette 40 afin de transformer cette plaquette en membrane 44.

La face libre 45 de la membrane 44 peut alors être traitée par les techniques de la micro-électronique. On obtient une membrane traitée sur ses deux faces (voir la figure 4D), qui sera décollée de la plaquette 49 conformément à l'invention.

Dans les traitements envisageables on peut faire des dépôts de couches, des gravures, voire même reporter une autre structure sur la membrane notamment pour la rigidifier.

Pour certaines applications, par exemple, intéressant opto-électronique, ilapparaît pouvoir associer une puce ou un composant optoélectronique réalisé par exemple sur un matériau III-V avec un circuit électronique par exemple réalisé sur du silicium. Dans ce cas, pour réaliser un tel objet, une voie consiste à venir reporter la puce en matériau III-V sur une plaquette entière contenant les circuits. Le report sur une plaquette entière permet la réalisation d'étapes technologiques postérieures au report. A titre peut citer, parmi les opérations d'exemple, on postérieures au report, celles permettant de réaliser les contacts entre par exemple la puce et le circuit. L'invention permet le transfert de puces électroniques sur des plaquettes entières. Elle offre l'avantage de permettre l'amincissement des puces.

Les figures 5A à 5F illustrent le transfert d'une puce électronique d'un premier substrat vers un substrat de réception.

5

10

15

20

25

La figure 5A montre une plaquette 50 dont l'une des faces principales, la face 51, a été traitée pour réaliser des puces 52 individualisées. Les puces peuvent être, par exemple, des composants électroniques ou opto-électroniques. Le matériau de la plaquette 50 peut être du type III-V ou du GaAs. La surface des puces peut être de l'ordre de 250 µm × 250 µm.

La figure 5B montre la solidarisation de la plaquette 50, côté puces, avec une plaquette poignée 53. La solidarisation peut être réalisée par une mise en contact des deux plaquettes avec un collage par à l'aide d'une couche adhérence moléculaire ou intermédiaire de colle ou de résine. La solidarisation est réalisée avec une énergie de collage contrôlée. Par exemple, dans le cas d'un collage moléculaire, cette être choisie par le contrôle énergie peut rugosité de surface et/ou de l'hydrophilie et/ou du pourcentage de la surface en contact.

Dans le cas où l'on veut transférer des puces, la plaquette poignée 53 est réalisée de telle 20 sorte que des trous 54 la traversent pour autoriser la communication entre les deux faces principales de la poignée 53 collée aux puces. La taille et le pas des trous sont adaptés à la taille et au pas des puces. Dans cet exemple, le pas des puces est de l'ordre de 25 250 μm. Le diamètre des trous doit être adapté au pas à la technique de décollement. Dans le cas exemple, du outil, l'utilisation d'un par pointeau, il exerce une action mécanique. Dans le cas décollement, fluide de l'utilisation d'un 30 dimension des trous peut être très faible, inférieure ou égale à la dimension des puces. Dans le cas où les puces sont plus grandes, par exemple 500 μm x 500 μm, la dimension du trou peut être par exemple de 200  $\mu m\,.$ alors facilitée. pointeau est L'utilisation d'un . 35

5

10

Suivant la dimension de l'élément à transférer, un ou plusieurs pointeaux peuvent être utilisés. L'extrémité du pointeau peut être pointue, plate ou conique. Le pointeau peut être par ailleurs percé en son extrémité, par exemple pour amener le fluide. Une combinaison du fluide et de l'outil peut être avantageusement envisagée.

La figure 5C représente 1a obtenue après amincissement de la plaquette 50 jusqu'à l'épaisseur désirée et séparation des puces 52 entre opto-électroniques composants Si des elles. réalisés sur une couche de GaAs, ils peuvent avoir une épaisseur de l'ordre de 10 μm. La séparation des puces entre elles peut être réalisée par gravure ou plus simplement à l'aide d'une scie de découpe.

La structure amincie est mise en contact avec une plaquette de réception 55 (voir la figure 5D).

Comme indiqué par une flèche sur la figure 5E, une puce 52 par exemple peut être décollée de la plaquette poignée 53 par l'intermédiaire d'un outil et/ou d'un fluide de transfert.

L'emplacement de la puce 52 à transférer ayant été préparé sur la face 56 de la plaquette de réception 55, l'écartement des plaquettes 53 et 55 laisse la puce décollée de la plaquette 53 sur la plaquette 55 tandis que les autres puces restent sur la plaquette 53.

Ce procédé trouve également un intérêt pour le transfert de circuits minces pour les applications cartes à puces ou "tickets jetables".

La présente invention présente de nombreux avantages. Tout d'abord, elle peut permettre de travailler sur les deux faces d'une plaquette, par exemple de silicium, sans risque de détérioration. Il est ainsi possible de traiter une première face d'une

10

15

20

25

30

plaquette en protégeant la deuxième face, par adhérence à un support. Ensuite, la face traitée peut être elle même protégée par adhérence à un autre support pendant que l'autre face, après décollement, est traitée à son invention peut aussi faciliter Cette 5 plaques également fines, appelée l'utilisation de membranes (inférieures à 300 µm d'épaisseur pour un diamètre de 100 mm). On rencontre, par exemple, de plus en plus ce type de plaques dans des applications de micro-électronique, comme par exemple en électronique 10 de puissance. L'avantage de ce genre de plaques est de pouvoir y réaliser des structures en limitant, du fait de leur faible épaisseur, les problèmes d'échauffement thermiques courant de fuite lors de ou de En contrepartie, ces plaques sont l'utilisation. 15 lieu de fortes contraintes, lors de l'utilisation, cause des traitements thermiques qu'elles subissent et de leur faible épaisseur. Il est, par exemple, très risqué de passer ce genre de plaques dans des fours car elles ont tendance à se déformer et même dans les cas 20 extrêmes à se casser du fait de la température de procédé et des contraintes générées par les traitements thermiques. De plus, ces plaques ne sont pas toujours compatibles avec les équipements utilisés en microélectronique, car ceux-ci sont souvent étalonnés pour 25 recevoir des plaques d'épaisseur standard (par exemple 525µm pour des plaques de silicium d'un diamètre de 100 mm). Enfin, le transport et la manipulation de ce type de plaquettes très minces doivent être limités car les risques de cassure sont bien plus grands que pour 30 des plaquettes standard. Pour remédier à ces problèmes, fine à une plaquette l'adhérence d'une plaquette support permet la rigidification de la plaquette fine lui conférer les propriétés mécaniques plaquette épaisse pendant les différentes étapes 35

traitement. La dissociation des plaquettes peut intervenir en cours ou en fin de procédé.

Toutes les méthodes décrites ci-dessus peuvent s'appliquer aussi bien pour le décollement d'éléments de grandes dimensions (par exemple des plaquettes entières de plusieurs centimètres de diamètre) que pour le décollement d'éléments de petites dimensions (par exemple de plusieurs dizaines de micromètres de large).

décrites ci-après 6 à 12 figures Les 10 façon très schématique différents représentent de exemples de possibilités de réalisation des éléments d'une structure, conçus pour un décollement conforme à l'invention. Ces éléments sont par exemple des poignées telles que décrites précédemment. Sur toutes ces 15 références identiques désignent des figures, des parties identiques ou similaires.

Il convient de préciser que les exemples illustrés par les figures 6 à 12 ne sont pas exhaustifs et que les différentes possibilités de réalisation de cavités que montrent ces figures peuvent être combinées entre elles.

La référence 100 désigne de façon générale le corps de l'élément ou poignée qui, dans les exemples plaquette une illustrés, se représente comme On définit également une face 102 circulaire. face d'adhérence, correspond à la l'élément qui destinée à être mise en contact adhérent avec un autre élément conjugué pour former une structure. C'est aussi selon le plan de la face d'adhérence 102 que les deux structure doivent être séparés éléments de la ultérieurement.

La figure 6 montre un premier exemple où des cavités 104a se présentent comme des trous traversant de part en part l'élément 100 pour relier la

5

20

25

30

face d'adhérence à une face opposée. Les trous peuvent présenter différents diamètres et différentes formes. Ils définissent sur la face d'adhérence une zone d'interface permettant un décollement localisé préférentiel. On observe par ailleurs que les trous sont pratiqués dans une région plus ou moins centrale de l'élément.

L'utilisation d'un élément 200 conforme à la figure 6 a été illustrée précédemment en référence à la figure 2.

La figure 7 montre un élément 100 présentant une unique cavité 104b, non traversante, sous la forme d'une encoche pratiquée à la périphérie de l'élément. La cavité 104b correspond à l'encoche 16 de la plaquette 2 représentée sur les figures 1A à 1C.

La figure 8 montre un élément 100 avec une face d'adhérence dans laquelle de larges canaux 104c sont gravés de façon à entourer et délimiter des îlots 108. Les canaux 104c permettent l'application d'un fluide sous pression, mais constituent également des cavités au sens de l'invention.

La figure 9 montre un élément 100 avec une face d'adhérence 102 dans laquelle une pluralité de cavités 104d non traversantes sont pratiquées pour former un réseau de cavités. Les cavités sont reliées entre elles par des canaux 104e qui débouchent à la périphérie de l'élément 100. Les canaux 104e constituent également des moyens d'accès à la zone d'interface comportant les cavités 104d.

La figure 10 montre un élément 100 dont la face d'adhérence 102 est divisée en secteurs par des canaux 104e s'étendant selon des rayons. Les secteurs peuvent eux-mêmes être parcourus par des canaux 104f selon un motif d'entretoisement.

5

10

15

20

Selon une variante, représentée à la figure 11, des canaux peuvent aussi se présenter comme des canaux circulaires concentriques 104g, communiquant par un canal radial 104h.

Selon encore une autre possibilité, représentée à la figure 12, un canal circulaire en colimaçon 104i peut s'étendre depuis le centre jusqu'à la périphérie de la face d'adhérence 102.

Les canaux 104e, 104f, 104g, 104h et 104i des figures 10 à 12 permettent l'accès d'un fluide et/ou d'un outil de décollement mais constituent également des cavités au sens de l'invention. Ils définissent donc des zones d'interface permettant un décollement localisé privilégié.

La zone d'interface est déterminée de façon générale par l'emplacement et/ou la répartition des canaux sur la face d'adhérence de l'élément.

Cette répartition permet également de contrôler précisément l'adhérence de l'élément avec un élément conjugué et leur décollement ultérieur. Une zone avec une forte densité de canaux permet en effet un décollement plus aisé qu'une zone avec une plus faible densité de canaux.

A titre d'exemple, pour un canal en colimaçon, tel que représenté à la figure 12, la facilité de décollement dépend de l'écartement entre les spires. Le décollement aura donc tendance à s'amorcer au centre de l'élément et se propager de façon sensiblement concentrique vers la périphérie.

Ceci est le cas également avec les exemples des figures 10 et 11.

5

10

20

#### REVENDICATIONS

- 1. Procédé de décollement de deux éléments (1, 2) d'une structure mis en contact adhérent l'un à faces d'adhérence respectives, l'autre par des procédé comportant, avant la mise en contact adhérent, la réalisation dans au moins une zone (17), dite zone d'interface, d'au moins une cavité, la cavité étant pratiquée dans au moins un des éléments et débouchant respectivement sur la face d'adhérence de l'autre des éléments lorsque les éléments sont assemblés, de façon 10 à permettre le passage dans la cavité de moyens de le procédé comportant en outre lors séparation, décollement une étape d'application d'une force, façon localisée dans ladite zone d'interface (17), par la mise en contact, dans la zone d'interface, de l'une 15 et/ou l'autre desdites faces avec lesdits moyens de le décollement des deux pour amorcer séparation et le zone d'interface pour la éléments dans séparation poursuivre, éventuellement, jusqu'à la complète des deux éléments. 20
  - 2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel on provoque le décollement des éléments dans une ou plusieurs zones d'interface, de façon simultanée ou séquentielle.
- la 3. Procédé de décollement selon 25 revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de séparation comprennent des moyens exerçant une action mécanique sur la zone d'interface.
- de décollement selon 4. Procédé quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce 30 que les moyens de séparation comprennent des moyens sur la pression de fluide zone exercant une d'interface.
- selon 5. Procédé de décollement quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce 35

que les moyens de séparation comprennent des moyens exerçant une action chimique sur au moins l'une des faces d'adhérence.

- 6. Procédé de décollement selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que les cavités sont obtenues par gravure.
- 7. Procédé de décollement selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les cavités (16) sont réalisées à la périphérie d'au moins un élément, au niveau de l'interface d'adhérence.
- 8. Procédé de décollement selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les cavités (26) sont réalisées dans une région intérieure d'au moins un élément, au niveau de l'interface.
  - 9. Procédé selon l'une des revendications 1
    à 8, caractérisé en ce qu'au moins une cavité traverse au moins un élément de part en part.
- 10. Procédé de décollement selon la revendication 1, caractérisé en ce que, plusieurs zones d'interface étant prévues, celles-ci sont agencées de façon à amorcer le décollement à des endroits déterminés de l'interface.
- 25 **11.** Procédé de décollement selon la revendication 3, caractérisé en ce que, le fluide étant un fluide liquide, les moyens de séparation comprennent une excitation par micro-ondes du fluide liquide.
- 12. Procédé de décollement selon la revendication 1, caractérisé en ce que les deux éléments adhèrent l'un à l'autre avec une énergie d'adhérence différente dans des différentes régions d'une interface d'adhérence entre les éléments, de manière à amorcer le décollement à un endroit déterminé de l'interface d'adhérence.

5

10

- décollement de deux 13. Dispositif de éléments d'une structure, adhérant l'un à l'autre par des faces d'adhérence dont au moins l'une est pourvue de cavités dans une zone d'interface de façon à pouvoir l'une des faces d'adhérence soumettre au moins l'influence d'un fluide et éventuellement à une action mécanique, le dispositif comprenant une enceinte avec au moins une première chambre (11, 35), dite chambre de haute pression, apte à recevoir le fluide et au moins une deuxième chambre (12, 13, 31, 32), dite chambre de basse pression, l'enceinte étant conformée de façon à recevoir les deux éléments adhérents de telle façon que la chambre les cavités communiquent avec de haute pression.
- 14. Dispositif de décollement selon la revendication 13, caractérisé en ce qu'il comporte en outre des moyens formant butée (14,15;34) à une déformation jugée excessive de l'un et/ou de l'autre élément de la structure lors de leur décollement.
- des revendications 12 ou 13, caractérisé en ce que les moyens de maintien de la structure comprennent au moins un joint (7,8;27,28) disposé entre un élément de la structure et une paroi de l'enceinte (4,24).
- 16. Dispositif de décollement selon la revendication 15, dans lequel au moins un joint est disposé entre une face principale d'au moins un élément sous forme de plaquette et une paroi de l'enceinte en regard de la face principale.
- 17. Dispositif de décollement selon la revendication 15, dans lequel au moins un joint est disposé entre la tranche d'au moins un élément sous forme de plaquette et une paroi de l'enceinte en regard de la tranche.

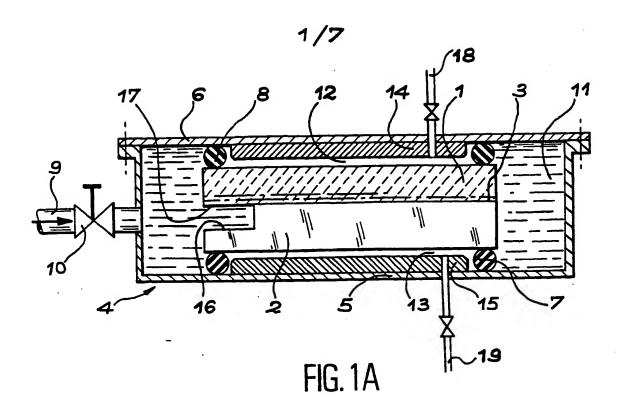
5

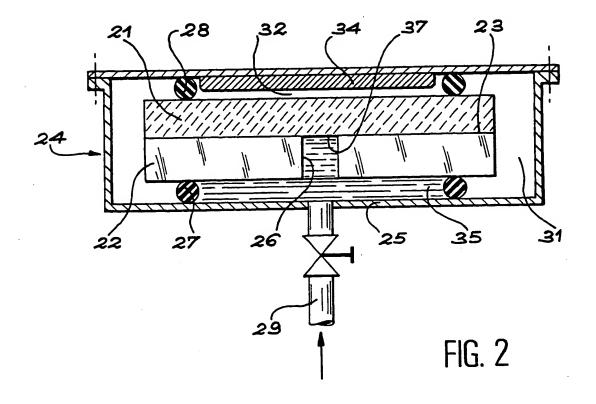
- 18. Poignée de transfert d'objets dans lequel la poignée est pourvue d'une face d'adhérence présentant des cavités dans au moins des zones d'interface, et sur laquelle les objets peuvent adhérer, la poignée étant en outre pourvue de moyens d'accès aux zones d'interface afin d'en décoller les objets.
- 19. Poignée de transfert selon la revendication 18, caractérisée en ce qu'elle comprend une plaque dont une face constitue la face d'adhérence, la plaque étant percée de trous traversants (54) aboutissant aux zones d'interface et constituant lesdits moyens d'accès aux zones d'interface.
- 20. Poignée de transfert selon la revendication 19, caractérisée en ce que les trous traversants (54) sont des trous permettant le passage d'un outil de décollement des objets.
  - 21. Poignée de transfert selon l'une quelconque des revendications 18 à 21, caractérisée en ce que les moyens d'accès aux zones d'interface sont des canaux d'application d'un fluide sous pression (104c, 140e, 140f, 104g, 104h, 104i).
- de transfert selon la 22. Poignée revendication 21, comprenant des canaux d'application d'un fluide pratiqués dans la face d'adhérence 25 conformés selon un motif en cercles concentriques, un motif en colimaçon, un motif radial, ou un motif la face de des secteurs d'entretoisement entre d'adhérence.
- 23. Poignée de transfert selon la revendication 21, dans laquelle les canaux constituent des cavités et/ou relient des cavités (104d) pratiquées dans la face d'adhérence.
- 24. Procédé de transfert d'objets réalisés à la surface d'un premier substrat (50), les objets

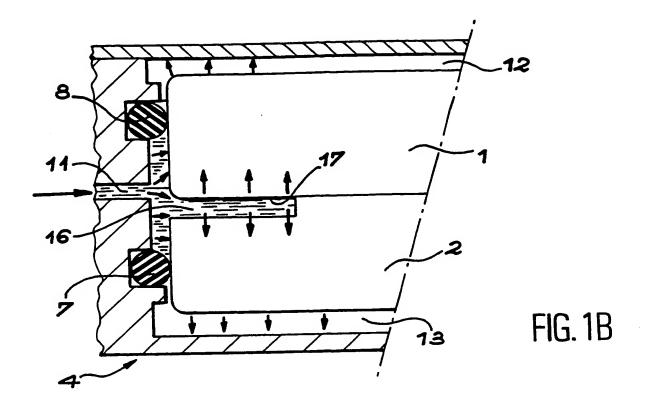
étant pourvus d'une face d'adhérence, le procédé comprenant les étapes suivantes :

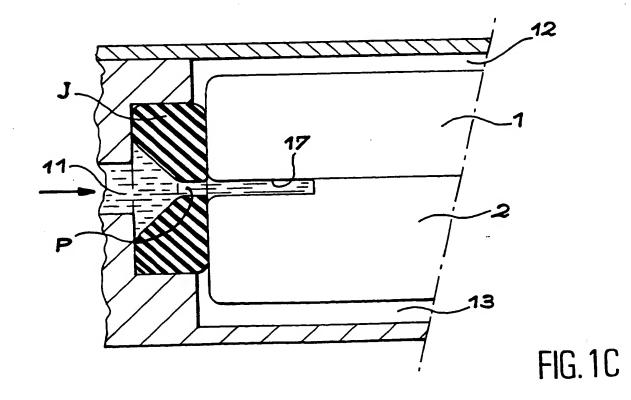
- mise en contact adhérent de la face d'adhérence (51) des objets (52) avec la face d'adhérence d'une poignée de transfert (53) selon l'une quelconque des revendications 18 à 21,
- éventuellement, amincissement du premier substrat (50) à partir de la face libre de ce premier substrat,
- mise en contact adhérent d'au moins l'un desdits objets (52) avec un substrat de réception (55),
  - décollement dudit objet de la poignée, et
  - séparation de la poignée de transfert (53) et du substrat de réception (55).

15









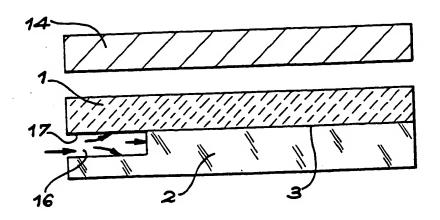


FIG. 3A

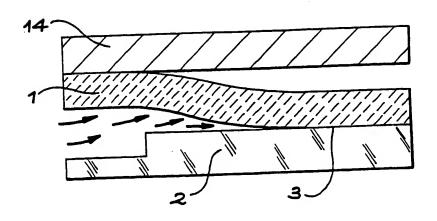


FIG. 3B

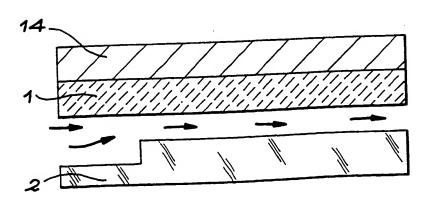
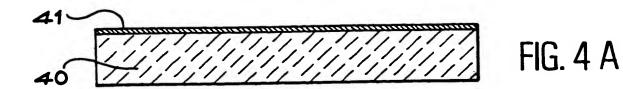
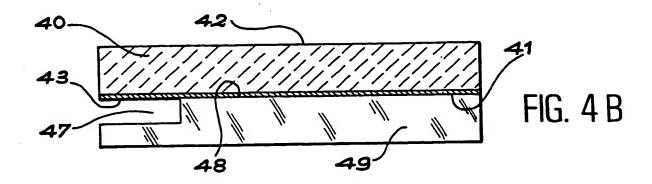
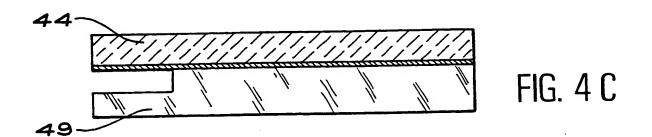
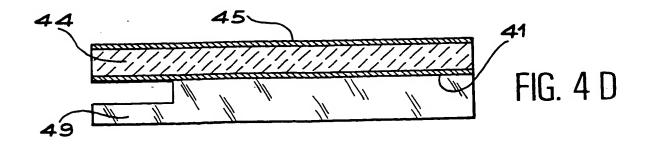


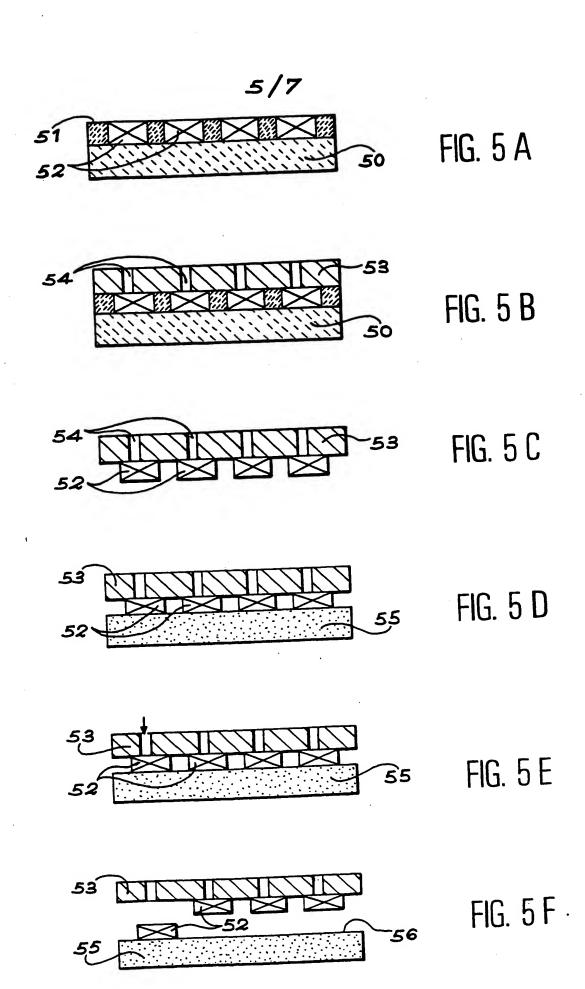
FIG. 3C



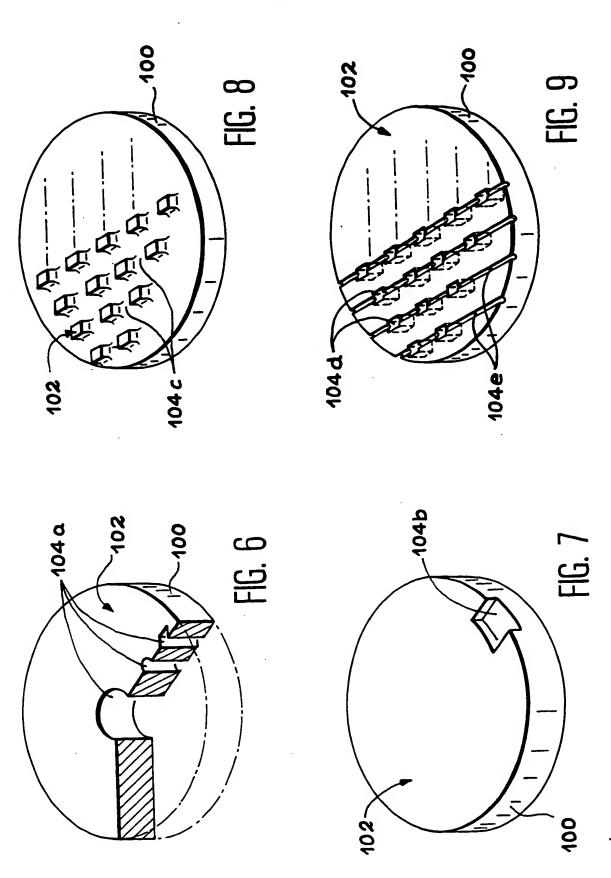


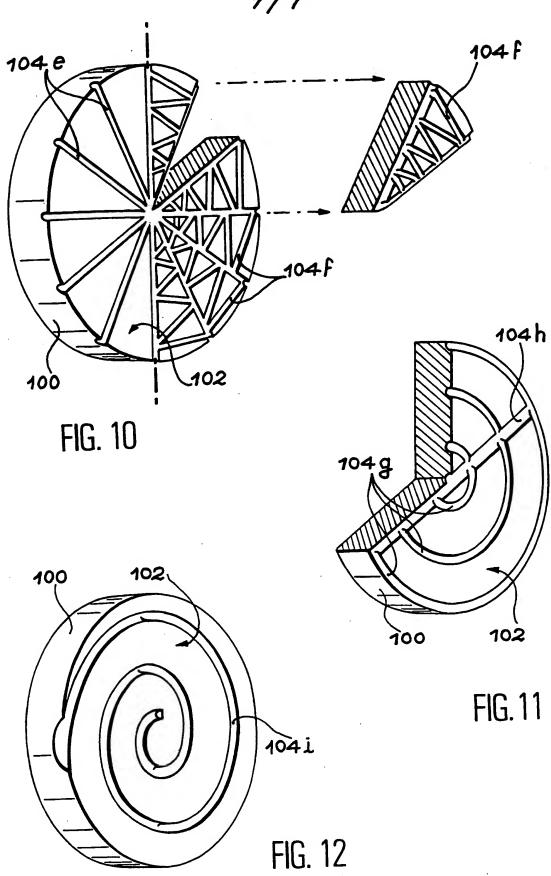












THIS PAGE BLANK (USPTO)